

企業のR&D、公共研究機関、大学、小ロット生産用途に最適

近日発売

汎用洗浄装置 卓上タイプ

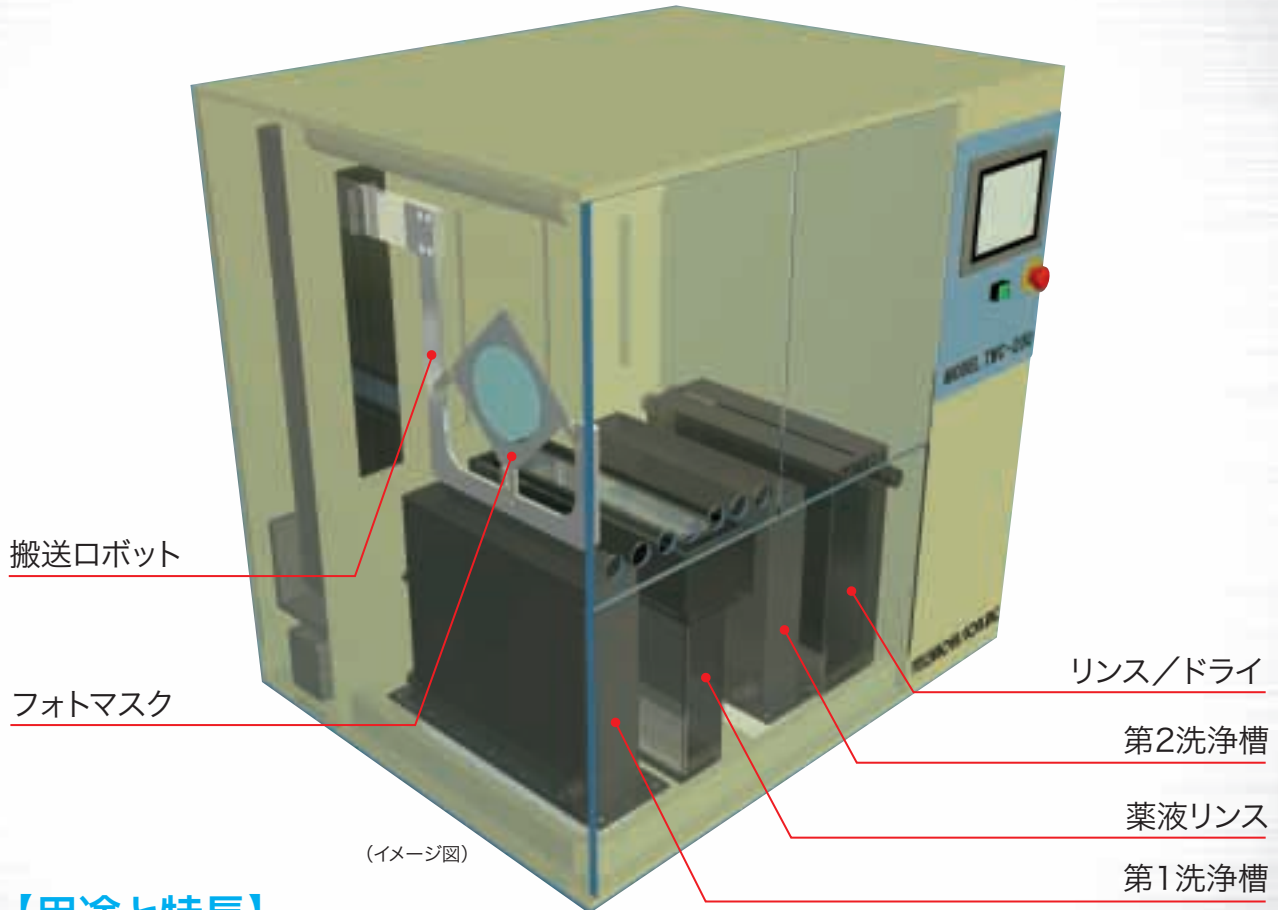
マスク

ウェーハ

各種基板

対応

モデル TWC-200



【用途と特長】

- ・ドラフトチャンバー機能搭載。
- ・ワークサイズMAX.200×200。又はφ200まで対応
- ・薬液加熱機能付き(オプション)
- ・薬液洗浄槽には超音波機能を付加できます(オプション)
- ・多彩な洗浄プロセスの設定。
- ・推奨薬液を用意、薬液開発の相談にも応じます。
- ・地球環境にマイルドな水溶性薬液を使用。
- ・熱硫酸、硫酸過水などの危険から解放。
- ・ワークは自動搬送またはマニュアル操作。
- ・装置サイズ：750(W)×600(D)×750(H) 暫定寸法

本装置に使用する薬液は株式会社パーカーコーポレーション(提携会社)//www.parkercorp.co.jpにより全面的なサポート体制が整っております。また、新薬液の開発も承っております。

TECHNOVISION, INC.

埼玉県比企郡川島町中山2078

TEL 049-299-1385 FAX 049-299-1386

<http://www.techvision.co.jp>